

『プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会』
第125回研究会プログラム

精密工学会「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会」

委員長：檜山浩國（株式会社 荏原製作所）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、第125回研究会のスケジュールが下記の通り決まりましたので、ご案内いたします。
今回は先端 Si デバイスに関する CMP と消耗材の技術について、最新の話題を提供してもらいます。
多数の方にご参加いただければ幸いです。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。

なお、本研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。

敬具

日 時:2013年4月22日(月)

研究会 PM1:00～PM5:00 7F「カトレア」

情報交換会・懇親会 PM5:00～PM7:00 4F「シャトレ」

場 所:「プラザエフ」(JR 四ツ谷駅麴町口より徒歩1分)

東京都千代田区六番町15(TEL 03-3265-8111)

スケジュール

1. 13:00-13:05 開会の挨拶 (檜山委員長)
2. 13:05-13:15 前回議事録の確認
3. 13:15-16:40 話題提供「**テーマ：先端 Si デバイスに関する CMP と消耗材の技術**」
 - 13:15-13:25 趣旨説明 (幹事 菅井/和田)
 - 1) 13:25-14:05
「先端 CMOS デバイス (仮題)」 遠藤 一彦 (産業技術総合研究所)
 - 2) 14:05-14:40
「先端デバイス向け洗浄剤 (仮題)」 黒田 聡 (デュポン株)
 - 14:40-14:55 コーヒーブレイク
 - 3) 14:55-15:30
「先端デバイス向け研磨パッド (仮題)」 松村 進一 (ニッタ・ハース株)
 - 4) 15:30-16:05
「低 CoO の実現に向けたパッドリサイクル技術 (仮題)」 鈴木 辰俊 (東邦エンジニアリング株)

5) 16:05-16:40

「高品質 CMP プロセスを実現するパーティクル測定技術」

Michael Fury (バンテージテクノロジー株)

4. 16:40- その他、事務連絡など

5. 閉会の挨拶

(敬称略)

17:00～ (情報交換会・懇親会)

◆ご参加費について

1. 企業会員；参加費無料（年会費10万円）
2. 官学会員；参加費無料（年会費無料、要登録）
3. 非会員；30,000円

(ご入会ご検討でお試し参加される場合、初回のみお一人様¥15,000でご参加いただけます。)

※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。

- ・お申込はホームページからもオンライン申し込みできます、ご確認後、ご請求書をお送りいたします。
- ・人数確認のため会員の方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

また、準備の都合上、懇親会ご参加の有無について必ずご記入をお願い致します。

参加申込書

会員 / 一般(どちらかに✓してください)

2013.4/22(月)

企業名		懇親会について✓してください <input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
住所		
申込者名		
所属部署・役職		
Tel/e-mail		
備考		

お申込・お問合せ先:「プラナリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

Tel:03-5117-2225 / Fax:03-5117-2223 / e-mail:mikami@global-net.co.jp